PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-152675

(43)Date of publication of application: 25.06.1988

(51)Int.CI.

C09D 5/24 H01B 13/00

(21)Application number : 61-299686

(71)Applicant: CATALYSTS & CHEM IND CO LTD

(22) Date of filing:

16.12.1986

(72)Inventor: SATO GORO

KOMATSU MICHIO HIRAI TOSHIHARU MIHARA KEIICHI

(54) ELECTRICALLY CONDUCTIVE FILM-FORMING COATING SOLUTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the titled coating solution for forming, on base materials such as glass or plastics, electrically conductive transparent film resistant to scratch and outstanding in adhesiveness, by homogeneously mixing in a mixed solvent a zirconium oxy acid salt, silicon alkoxide and electrically conductive substance.

CONSTITUTION: The objective coating solution can be obtained by homogeneously mixing (A) a zirconium oxy acid salt (e.g., zirconium oxychloride), (B) a silicon alkoxide or its derivative [e.g., a compound of formula Si(OR)4 (R is CH3, C2H5, n-C3H7, iso-C3H7, n-C4H8, iso-C4H8, sec-C4H8 or tert-C4H8)], (C) an electrically conductive substance, and, if needed, (D) non-precipitated silica in (E) a mixed solvent made up of water and an organic solvent. This coating solution is outstanding in terms of storage for a long period, not requiring addition of fresh acid when forming coating film therewith, and also not necessitating calcination at 450°C of the coating film.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第3部門第3区分 【発行日】平成6年(1994)4月19日

【公開番号】特開昭63-152675 【公開日】昭和63年(1988)6月25日 【年通号数】公開特許公報63-1527 【出願番号】特願昭61-299686 【国際特許分類第5版】

CO9D 5/24 PQW 7211-4J H01B 13/00 HCB D 7244-5G

par par

乎 統 初 正 普

平成5年6月29日

特許庁長官 麻生 *

1. 事件の表示

昭和61年 特許職 第299686号 昭和61年12月16日提出の特許職



- 2. 発明の名称
 - 等電性被攝形成別途布被
- 3、特正をする者

事件との関係 特許出職人 住 所 東京都干代田区大手町2丁目6番2号

触似化成工 集除式 会扎 代表者 成 類 追 名 森

4. 代 雅 人 (郵便番号 141)

住 所 東京都品川区四五反印七丁目13番6号 五反川山崎ピル6階

[電話東京(8491)8181]

氏 名 8139 弁際士



作 木 使 — 即 5. 補正命令の日付 自発補正

- 6. 精正の対象 明朝春の「特許請求の範囲」および「発明の辞組な説明」 の**開**
- 7. 韓正の内容

別紙のとおり(補正の対象の機に記載した事項以外は 内容に変更なし)

1. 発明の名称

椰薯性被膜形成用垫布被

2. 特許請求の範囲

1) ジルコニウムオキシ塩と、シリコンアルコキシドまたはその誘導体と、帯電性物質とが、水および有機溶巣からなる混合溶媒中に均一に認合されてなることを特徴とする帯電性被膜形成用塗布液。

1) ジルコニウムオキシ塩と、シリコンアルコキシドまたはその誘導体と、非沈無性シリカ液と、準電性物質とが、水および有機溶媒からなる混合溶媒中に均一に混合されてなることを特徴とする等電性被膜形成用塗布液。

3. 発明の詳細な説明

発明の技術分野

本発明は、導電性被襲形成用動布液に関し、さらに詳しくは、ガラス、プラスチック等の基材上に、耐禁傷性、基材との密着性に優れた透明性の

並布液に関する。

発明の技術的背景ならびにその問題点

尋覧性被膜を形成しうるような帯電性被膜形成用

基材に準電性を付与させるには、基材表面に、 会具 薄膜 あるいは 導電性の 無機酸 化物 披膊 を、 C V D 法、 P V D 法 素着 法 などの 気相 法 に よって 教着させる方法が用いられている。 ところが 気相 法によって 基材表面に 導電性を 付与しようとする と、 真空 素着装便が必要であり、しかもその 装量

の大きさによって被膜が形成される基材の面積あるいは形状が制限されるという問題点がある。

このため、事電性物質をパインダー樹脂に分散させてなる準電性絶料を、筋材表面に癒布することによって、基材に導電性を付与する方法が提案されている。

ところが、事電性物質がアクリル系樹脂、ブチラール樹脂、メラミン樹脂、塩ビ・酢ビ共富合体樹脂などのパインダー樹脂に分散されてなる専電性塗料を用いて、基材に専電性被膜は、毒電性は充分をすると、得られる導電性被膜は、毒電性は充分をれているが、透明性、耐能偏性、耐溶剤性あるいは基材との密着性に劣るという大きな問題点があった。

したがって、透明性に優れるとともに、耐無傷性、耐溶剤性、基材との密着性に優れた導電性被 膜を形成しうるような導電性被膜形成用能布液の 出現が強く望まれていた。

なお、特質項57-100943号公報には、 基材上に導電性被膜を形成する目的ではないが基 根表面の保護および反射防止などの目的で、 酸化ジルコニウムを1~30モル外合む酸化 建業被膜が提案されている。この特別昭57~ 100943号公報に記載された酸化ジルコニウム・酸化珪素被膜では、ジルコニウム化合物として、ZrCl₂、ZrCl₄などの 塩化ジルコニウム、Zr(NO₁)₄・5 H₂ O などの硝酸ジルコニウム、ジルコニウムアルコキ シド、ジルコニウムジケトネートが用いられると 記載されている。

を用いて酸化ジルコニウム・酸化注素被減を形成 しようとすると、やはり少なくとも450℃以上 の温度で塗布膜を焼成しなければならなかった。 また、上配のような塗布液は、シリコンアルコキ シドの加水分解に難して、新たに塩酸などの鉱酸 を堕布液に添加して 9Hを2~6に開整しなけれ ばならないという問題点があった。

発明の目的

本発明は、上記のような従来技術に伴なう問題はないであって、ガラススステックなどの基材上に、透明性に優れるとともに優れた。 を関係を受けることができるとともにないでは、 安定性に優れて長期間にわたって保存することができるような、 導電性被膜形成用塗布液を提供することを目的としている。

発明の概要

本発明に係る第1の準電性被膜形成用差布液は、 ジルコニウムオキシ塩と、シリコンアルコキシド またはその誘導体と、準電性物質とが、水および

以下本発明に係る導電性被膜形成用塗布液について具体的に数明する。

本発明に係る事電性被膜形成用塗布液は、ジルコニウムオキシ塩と、シリコンアルコキシドまたはその誘導体と、導電性物質と、必要に応じて非沈降性シリカ液とが、水および有機溶媒からなる混合溶媒中に溶解または均一に分数されて構成されているが、以下に各成分について説明する。

ジルコニウムオキシ塩としては、オキシ塩化ジルコニウム、オキシ硝酸ジルコニウム、オキシのカ酸ジルコニウムな オキシシュウ酸ジルコニウムなどが用いられ、このうち特にオキシ塩化ジルコニウム、オキシ硝酸ジルコニウムが舒ましい。 このような ジルコニウムオキシ塩 は、水およびアルコールなどの有機溶解し、溶液中に水が存在すると酸性を示す。

シリコンアルコキシドまたはその誘導体としては、炭素数 $1 \sim 8$ のアルコキシ基 $1 \sim 4$ 値を育する S i H $_{2}$ (OR) $_{3}$ (a = 0 ~ 3 , b = $1 \sim 4$, a + b = 4 、 R はアルキル基)または

有機複媒からなる混合溶媒中に均一に混合されて なることを特徴としている。

本発明に係る第2の透明性被膜形成用塗布液は、 ジルコニウムオキシ塩と、シリコンアルコキシド またはその誘導体と、非沈降性シリカ液と、準電 性物質とが、水および有機溶解からなる混合溶解 中に均一に混合されてなることを特徴としている。

本生の一部では、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、、いいのでは、いいいのでは、いい

発明の具体的説明

(R'O) si (OR),

R $_1$ S I (OR) $_1$ (a = 0 ~ 3、b = 1 ~ 4、a + b = 4、R $_1$ はアルキル基)で示される化合物または結合体(5 景体まで)あるいは上記式において H の 一 都 を C I またはビニル基等で配換した 親 導体 が 用 い ら れ る。このうち 特にS I (OR) $_4$ (式中、R は C H $_3$ 、 C $_2$ H $_5$ 、 n および I $_4$ で示される化合物の 1 種または 2 智以上の混合液が好ましい。

非沈降性シリカ被は、必要に応じて、上配のようなジルコニウムオキシ塩と、シリコンアルコキシドまたはその誘導体とともに用いられる。この非沈降性シリカ液をシリコンアルコキシドの一部に代えて用いると、得られる帯電性被膜の全光線の耐久性もまた損なわれることがない。

本発明で用いられる非沈無性シリカ液とは、SiO₂ 濃度 2 . 0 重量 % の 水溶液を250.000 Gで1時間遠心沈陽させたとき、

比降物が全SiO₂ の30重量部以下であるものをいう。このような非比降性シリカ液は、建酸アルカリ水溶液から大部分のアルカリを除去したが発性シリカ分散液に成長防止剤を加え、これが発明剤に分散されてなるものである。成長防止剤としては、エチレングリコール・ピーリドン、モルホリン、エチレングリコールをプリコールをプリン・モーテル、エチレングリコールをごとが単独でまたは組み合せて、非比降性シリカ1モルに対して少なくとも0.5 モル以上の量で用いられる。

この非沈降性シリカ液においては、SIO1/M10 (式中Mはアルカリ金属を示す)で示される異智アルカリ量は200以上舒ましくは1000以上であることが望ましい。

このような非化降性シリカ液は、たとえば、建 数アルカリ水溶液を水素型陽イオン交換樹脂と接 触させて大部分のアルカリを除去した後、成長防 止剤を凝加し、次いで大部分の水を除去し、ある いは除去せずに希釈剤を緩加して分散させること によって製造することができる。

非沈降性シリカ液に用いられる指収剤としては、メタノール、エタノール、I-プロパノール、i-プタノール、i-プタノール、i-プタノール、i-プタノール、i-プタノールをのアルコール、酢酸メチルエステル、酢酸エチルエステル、砂性エステル、ジエチルエーテル等のエーテル、アセトンなどが単独でまたは組み合せて用いられる。

なお上配のような非沈降性シリカ液は、本出職人が先に出職した特願昭 6 1 - 1 8 7 8 3 5 号に辞細に説明されている。

本発明で用いられる事業性物質としては、酸化スズ、またはアンチモン、ファ素などがドープされた酸化インジウム、またはスズがドープされた酸化インジウムなどの従来公知の毒薬性物質が用いられうる。これらの毒薬性物質は、平均粒径 0 . 4 μ m 以下の微粒子状であることが好ましい。

また、CRTやLCD等の表示装置の前面ガラスや複写機用ガラス等の最低(ヘーズ)の低い高

透明を要求される用途には、平均枚径 0 . 0 1 ~ 0 . 1 μ m のものが好ましい。

本発明では、準電性物質としては、本出版人が 先に出願した「準電性微粉末の製造法」(特願昭 81-50233)または「酸化銀ゾルおよびその製造方法」(特顧昭 61-75283)に基づいて移った。 1 の事理性物質としては、スズインのすなわち、第1の事理性物質としては、スズインのよれる質性をもないののは各物を発をして放中の化合物を発をした。 次分解することによりでこのソルを乾燥を発力を が分解することによりでこのソルを乾燥を が分解することによって得られる導理性全異酸 化物質的表表

出発原料としては水溶性でしかもpH8~12
の範囲で加水分解可能なスズ化合物またはインジウム化合物が使用され、具体的には、スズ酸カリウム、スズ酸ナトリウムなどのスズ化合物あるいは前酸インジウム、硫酸インジウムなどのインジウム化合物が使用可能である。

異種元素がドープされた準電性散粉末は、また、 上配のようにもで得られるスズ酸化物またはイン クウム酸化物に、異種元素の化合物を含む水溶液 を含張させて焼成することによっても得ることが できる。

取料液に含まれるスズ化合物またはインジウム 化合物の濃度は、任意に選ぶことができるが、一 数に 5 ~ 3 0 重量外の範囲にあることが好ましい。 加水分解の反応温度は通常 3 0 ~ 9 0 ℃の範囲 で任意に選ぶことができる。

なお、準電性物質の粉砕は、ジルコニウムオキ

シ塩などの他の成分との混合前に行なってもよく、あるいはジコニウムオキシ塩などの他の成分との混合後に行なってもよい。 導電性物質の粉砕は、健未公知の粉砕方法によって行なうことができ、たとえばアトライター、サンドミル、ボールミル、ニ本ロールなどの機器が利用できる。

第2の好ましい事電性物質としては、酸化スズ または異種元素がドープされた酸化スズの微粉末 を、酸水溶液またはアルカリ水溶液中で加熱処理 することによって得られる導電性酸化スズゾルで ある。

ここで用いられる酸化スズまたは異種元業ドービング酸化スズの酸粉末は、導電性を付与するために高温焼成されたもので、上配第1の方法で得られたものでも良く、また従来公知の方法で得られたものでも良い。

この導電性酸化スズゾルを得るには、上記酸化スズ微粉末を鉱酸または有機酸などの酸水溶液あるいはアルカリ金属水酸化物または第4級アンモニウム塩などのアルカリ水溶液中で加熱処理し、

郷電性酸化スズソルとする。加熱温度は約200 で以下が好ましい。また酸またはアルカリの量は、 処理すべき散粉末の少なくとも5 裏量%が適当で ある。こうして得られた夢電性酸化スズソル中の 分散粒子の平均粒径は0、1μm以下で、全粒子 の60%以上が0、1μm以下の粒子で占められ ている。

上記のソルは通常水性ソルであるが、必要に応じて水の一部または全部をアルコール等の有機溶媒と世換した有機ソルとして用いることもできる。

このようにして得られた郷電性物質は、粉末の場合は、そのまま用いることもでき、あるいは水または有機溶巣に分散させて用いることもできる。 解記の帯電性酸化スズゾルは水性ゾルとして用いることもできるし、水の一部または全部を有機熔 蝶で置換したものを用いることもできる。

本発明に係る導電性被譲形成用能布液中に用いられる有機溶媒としては、メタノール、エタノール、 m-プロパノール、 1-プロパノール、 m-ブタノール等のアル

コール類、酢酸メチルエステル、酢酸エチルエステル等のエステル類、ジエチルエーテル等のエーテル類、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類、エチレングリコールモノメチルエーテルなどが単独または組み合せて用いられる。

本発明に係る導電性被膜形成用患布被では、ジルコニウムオキシ塩と、シリコンアルコキシドまたはその誘導体とは、それぞれ酸化物換算で 2 r O 2 / S i O 2 (モル比) が 0 . 0 5 ~ 2 . 0 好ましくは 0 . 2 ~ 1 . 0 の範囲となるような量で用いられる。この 2 r O 2 / S i O 2 (モル比) が 0 . 0 5 未満では、得られる被膜の耐久性が充分でないため好ましくなく、一方と、被膜の基材への密着性、被膜の光学的特性(ヘーズ、全光維透過率)が低下するため好ましくない。

非沈降性シリカ液を用いる場合には、非沈降性シリカ液中のSiOgと、シリコンアルコキシドまたはその誘導体中の換算SiOgとの重量比である(非沈降性シリカ液中のSiOg)/(シリ

コンアルコキシドまたはその時寒体中の換算SIO1)が9以下であることが好ましい。この値が9を離えると、得られる被膜の透明性はさらに増すが、被膜の耐久性を向上させるための策布膜の焼成温度を約300℃以上にしなければならないという新たな問題点が生ずるため舒ましくない。

非沈陽性シリカを用いた場合であっても、歯布 被中の2g0~と全Si0~との比などの条件は、 報送のシリコンアルコキシドまたはその誘導体の みを用いた場合と同様である。

なお本勢明では成長防止剤の含まれた非沈降性シリカ液が用いられるが、場合によっては、成長防止剤が添加されていない非沈降性シリカ液を、ジルコニウムオキシ塩、シリコンアルコキシドまたはその誘導体、水、有機溶解と混合した後、得られた混合液中にこの成長防止剤を添加してもよい。

本発明に係る導電性被襲形成用腹布液では、水は、シリコンアルコキシドの加水分解反応のため

に必要である。 歯布液中の水の量は、 混合液中のののシリコンアルコキシドまたはその誘導体の 強や で で 決定されることが 好ましく、 混合 誘 中の は 日 2 0 と シリコンアルコキシドまた はその 静 が かっぱい な く と も 2 以上と なるよう な 量 で 水が 増 布 は 未 分解の シリコンアルコ キシ は また は そ の 誘導 体 が 未 分解の まま 残留する ため 複 様 に は そ の 誘導 体 が 未 分解の まま 残留する ため 複 験 が 得られない。

本発明に係る準電性強布被中での導電性動質の合有量は、導電性物質を散化物に換算したMO₁として扱わした場合に、MO₁/(\$10₂+&rO₂)が0.5~5.0(重量比)であるような量であることが好ましい。この値が0.5未満では、得られる導電性被膜の事電性が低すぎるため好ましくない。一方この値が5.0を越えると、得られる導電性被膜の基材への密着性が低下するため好ましくない。

等電性堕布液中の固形分譲度(帯電性物質+

Z r O 2 + S i O 2) は、約20重量が以下であれば本発明の目的にかなった被膜が得られる。しかし、20重量がを離すと使布被の安定性が低下し、長期保存に耐えなくなる。また、あまり薄くなると目的の順厚を得るのに数回の整布操作をくり返さなければならない等の不便が生ずることから約0.1重量が以上が実用的である。

また本発明に係る並布液中には上記のように水 およびアルコールなどの有機溶媒が存在するため、 ジルコニウムオキシ塩がこれらに溶解し、塗布液 は JH 2 以下の酸性を示すようになる。このため、 塗布液中にシリコンアルコキシドまたはその誘導 体を加水分解させるための複酸、硝酸などの酸粒 鉱を特に添加する必要がない。

次に本発明に係る導電性被膜形成用塗布被の観 急方法について説明する。

ジルコニウムオキシ塩と、シリコンアルコキシドまたはその酵毒体と、毒電性物質と、必要に応じて非沈降性シリカを水および有機溶媒中に均一に混合させる。この酸の溶解または分散順序は特

に限定されることはなく、たとえばジルコニウムオキシ協の水溶液と、アルコールなどの有機溶体とも混合し、得られた混合物にシリコンアルコキシドまたはその誘導体のアルコール溶液を凝加してもよく、また上記のような溶液を一挙に混合してもよい。また混合に乗して、界面活性剤を塗布液に含ませることによって分散粒子の安定性を増すこともできる。

このように本発明では、2500℃程度以下の温度で被膜を乾燥または焼成するだけで優れた特性を有する被膜を形成することができるため、プラスチックなどの耐熱性に優れていない基材上にも被膜を形成することができる。

本発明に係る独布被モガラス等の週明基材に生命では、8101 額としてでしている。 101 額としてでいまたはその誘導体を用りていまたは全光線 週海率 85%以上、光沢度(G値)190%以下。。 またこの海域性被膜は、表面抵抗値が10%~10¹ 200円には、表面抵抗値が10%~10¹ 20円により得られる準域性は被膜を、CRTある別にはより得られる準域性は被膜を、CRTある別にはより得られる準域性は対して、独写機用が可能である。

発明の効果

本発明に係る導電性放膜形成用塗布液は、ジル

被別し、洗浄して副生地を除去した後粒子を乾燥し、空気中350℃で3時間焼成し、さらに空気中650℃で2時間焼成して散粉末を得た。 得られた粉末400gを水酸化カリウム水溶液1600g(KOH40g含有)中に加え、この混合液を30℃に保持しながらサンドミルで3時間撹拌しながら準備性酸化スズゾルを得た。

次いでこの専電性酸化スズゾルをイオン交換機能で処理することにより、脱アルカリされた事態性酸化スズゾルを得た。この脱アルカリされた専態性酸化スズゾルは沈澱物を含まず、固形分濃度は20重量%であって、コロイド粒子の平均粒径は0.07μmであった。そして0.1μm以下の粒子の量は、全粒子の87%であった。

なお、粒子の平均粒径は、超進心粒度測定線置(振揚製作所製 CAPA-5000)を用い、測定試料中の固形分構度を 0 . 5 重量 % に 調整して、5 0 0 0 19m の速心沈降で測定した。

(導電性塗布液の銅製)

エチルシリケート28を100g、2:0g と

以下本発明を実施例によって説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。 実施例1

(導電性酸化スズゾルの調製)

スズ酸カリウム316gと吐着石38.4gとを、水686gに溶解して原料液を解析した。 50℃に加温されて推拌下にある1000gの水に、前配の原料液を硝酸とともに12時間かけて彩加し、系内の pHを8.5に保持して加水分解させてソルを得た。このソルからコロイド粒子を

して25量量外のオキシ硝酸ジルコニウム水溶液 112g、純水84g、エタノール824gを提 沖潤合して、ベースとなる量布液(A液)を開製

解記の導電性酸化スズゾル560gをエタノール1,680gに加えて撹拌混合して導電性酸化スズ分散液(B波)を銅製した。

上記のようにして得られたA液とB液とを混合して導電性塗布液を得た。

この導電性塗布液の性質を表1に示す。

実施例 2

実施例1において、A被の組成を、エチルシリケート40、50g、オキシ塩化ジルコニウム水溶液10g、メタノール・ブタノール混合液(重量比=1)888、5g、純水1、5gとし、B液の組成を導電性硬化スズゾル562、5g、メタノール・ブタノール混合液3、187、5gとした以外は、実施例1と同様の方法で導電性強布液を得た。

この夢電性塗布液の性質を表1に示す。

宴集例3

実施例 1 において、 A 液の組成を、エチルシリケート 2 8 、 3 0 g 、 オキシ硝酸ジルコニウム水溶液 (Z 1 0 2 : 2 5 重量%) 5 5 g 、メチルセルソルブー 酢酸エチル混合液 (重量比=1:1) 1 3 7 g とし、 B 液の組成を導電性酸化スズソル6 6 . 6 g 、メチルセルソルブー 酢酸エチル混合液 6 6 . 4 g とした以外は、実施例 1 と可様の方法で導電性強 布液を得た。

この導電性整布液の性質を表1に示す。

夹粒例 4

(準電性酸化スズ散粉末分散液の調製)

スズ酸カリウム316gと吐瀬石38. 4gとを、水686gに将解して原料液を調製した。50℃に加減されて撹拌下にある1000gの水に、前配の原料液を硝酸とともに12時間かけて添加し、采内の pHを8. 5に保持して加水分解させてゾルを得た。このゾルからコロイド粒子を練別し、洗浄して副生塩を除去した後粒子を乾燥し、空気中350℃で3時間焼成し、さらに空気

■製した。50℃に加温されて批判下にある 1000gの水に、前配の前酸インジウム前液と スズ酸カリウム溶液を2時間かけて抵加し、采内の →Hを11に保持して加水分解を行ないソルを 得た。

このゾルからコロイド粒子を維別し、洗浄して 朝生塩を除去後、粒子を乾燥し、空気中350℃ で3時間焼成し、さらに空気中600℃で2時間 雑成して準電性酸化インジウム敷粉末を得た。

こうして得られた粉末をメチルセルソルプに分散させ、サンドミルで 3 時間粉神処理し、平均粒低 0.3 μ m、固形分換度 3 0 重量%のメチルセルソルプ分散液 (A液) を得た。

(導電性墊布液の調製)

エチルシリケート 4 0 を 5 0 g 、 オキシ朝 歌 ジルコニウム 水 溶液 (Z r O 2 2 5 重量 %) 2 9 5 g 、 純 水 4 B g 、 メチルセルソルブ 2 7 3 3 . 5 g の 親合液 (B 液) を 綱 製した。 上配の 準 電性酸化インジウム分散液 (A 液) 9 3 8 g に 5 らに メチルセルソルブを 8 8 4 2 g 加えよく 混合したの

中 6 5 0 ℃で 2 時間鏡成して導電性酸化スズ 製粉 末を得た。

この粉末を純水に分散させ、サンドミルで3時間処理し、平均粒径0.2μα、固形分濃度20 重量%の繊維性酸化スズの水分散液を得た。

(導電性患布液の回動)

エチルシリケート 2 8 を 5 0 g、オキシ塩化 ジルコニウム水溶液 (ZrOg 2 5 重量%) 1 3 7 . 8 g、純水 1 6 . 8 g、エタノール 7 6 3 . 4 g の混合液 (A 液) を得た。

別に報記の導電性酸化スズ分散被484g、エ クノール1936gの混合液(B液)を得た。

このA液とB液とを、撹拌混合し、導電性量布液を得た。

この導電性競布液の性質を表1に示す。

実施例 5

(導電性酸化インジウム散粉末分散液の調製)

硝酸インジウム 7 9。 9 g を、水 6 8 6 g に溶かした溶液と、スズ酸カリウム 1 2 . 7 g を 1 0 重量 % 水酸 化 カリウム水溶液に溶かした溶液を

ち、これを前記の混合液 (B液) に加えて微炉温 合し、導電性塗布液を得た。

この導電性量布波の性質を表しに示す。

夹施例 6

(非沈降性シリカ液の顕製)

SiO2として5重量%のケイ酸ナトリウム水油液(SiO2/Na2O=3モル/モル)を約15℃に保持し、水常型層イオン交換機関カラムに空間速度5で通し、非沈降性シリカ溶液を得た。この液に成長防止剤としてN-メチル-2-ピロリドンを、非沈降性シリカ液100g当り44.5g 加え、撹拌混合したのち、ロータリーエバポレーターを用いて、80℃に加熱し、大部分の水を留まし、安定化された非沈降性シリカ液(C液)を得た。この液のSiO2を開度は10g量%、水分合有量は1,0g量%であった。

(導電性強布液の調製)

エチルシリケート 2 8 を 1 0 0 g、オキシ硝酸 ジルコニウム水溶液 (2 r O g 2 5 重量%) 1 1 2 g、エタノール 9 3 9 g、純水 8 4 g、前 記 C 被 3 1 g の 函合被を調製した。 (D 被) 。 別に実施例 1 の導電性酸化スズゾル 5 9 1 g と エタノール 1 7 7 3 g の混合液を調製した (E 液) D 波と B 波とを振枠混合し、導電性速布液を得た。

この導電性造布液の性質を表1に示す。

实施例 7

実施例 6 において、D 液の 組成の うち、エタノールを 1 1 0 4 g とし、C 液を 2 8 0 g とし、B 液の 組成の うち、準電性酸化スズソルを 8 4 0 g とし、エタノールを 3 1 9 2 g とした以外は、実施例 6 と同様にして、挙電性盤布液を得た。

この導電性塗布液の性質を表1に示す。

实施例 8

実施例 6 において、 D 液の 組成の うち、エタノールを 3 3 4 4 g、 C 液を 2 5 2 0 g とし、 B 液の 組成の うち、 導電性酸化スズソルを 3 0 8 0 g とし、エタノールを 9 2 4 0 g とした以外は、実施例 6 と同様にして、導電性酸 布波を得た。

この導電性塗布液の性質を表1に示す。

実施例9

実施例 1 ~ 8 で得られた事電性整布液をスピンナーを使用して 2 . 0 0 0 rpm でガラス板に整布したのち、 1 1 0 ℃で乾燥し、その後 2 5 0 ℃で焼成して、ガラス板上に事電性被膜を形成した。得られた被膜について、下記の試験を行った。

得られた被腹について、下記の試験を行った。 結果を表 2 に示す。

・全光線透過率 (Ti)およびヘーズ (H) :

ヘーズコンピューター(スガ試験機製)

・光沢度(G値): JIS K7105-81の 光沢度測定法において測定角

皮80°で評価した。

・密 着 性 テ ス ト:市販の 1 2 無幅 セロテープの 一部を被膜にはりつけ、残り を被膜に対して直角に保ち、 瞬間的に引きはがしガラス上

> の被戦の有無を目視した。 硬 度: JIS D0202-71に

> > 基づき評価した。

・耐久性テスト:下記の試験を行ない、試験前

表 1

実施例	2:0 ₂ /\$i0 ₂ (モル比)	MO ₁ (2r0 ₂ +Si0 ₂ (重量比)	固形分濃度 (重量%)	\$i0 ₂ /\$i0 ₂ (重量比)	pН	ポットライフ	
1	0.49	2. 0	5. 0		1. 5	3ヶ月以上	
2	0.06	5. 0	3. 0		1. 9	"	
3	0.80	0. 6	10.0		1. 4	"	
4	1. 20	2. 0	5. 0		1. 2	"	
5	1.80	3. 0	3. 0		1. 1	"	
6	0. 44	2. 0	5. 0	1/9	1. 6	"	
7	0. 24	2. 0	5. 0	1/1	1. 8	"	
8	0.05	2. 0	5. 0	9/1	1. 9	"	

MO₁:酸化物に換算した導電性物質

固形分濃度: MO, +2r0, +Si0,

SiO 2 /SiO 2 : (非沈降性シリカ溶液のSiO 2) / (シリコンアルコキシドのSiO 2)

彼の密着性、全光線透過率を

比較した。

①耐アルカリ性:15重量%アンモニア水に塩

異で120時間浸渍。

②耐 塩 水 性:10 製量%NaCl水溶液に

宝温で120時間浸渍。

・表面抵抗、電極セル(YHP製)で謝定。

表 2

	·							
実施例	T t (%)	G (%)	H (%)	表面抵抗 (Ω/□)	テープテスト	硬度	耐久性テスト	
							Tt	密着性
1	91. 5	150	1. 5	8×10 ⁵	合格	9 H <	変化なし	合格
2	92.0	145	1. 1	3×10 ⁶	"	"	11 .	"
3	91.0	156	1. 6	2×10 ⁸	"	"	"	"
4	88.0	110	8. 0	1×10 ⁷	"	8 H	"	"
5	89. 5	100	7. 5	2×10 ⁴	"	"	"	"
6	91.8	1 4 6	1. 3	7×10 ⁵	"	9 H <	"	И
7	92. 5	1 4 0	1. 1	5×10 ⁵	"	"	"	11
8	93. 2	131	1. 1	5×10 ⁵	N	"	"	"